EL ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP2309592

Publication date:

1990-12-25

Inventor:

YAMAMOTO YUJI; NAGAYAMA YOJI; NAKAYA

KAZUTOSHI; HANAI HIDEAKI

Applicant:

CENTRAL GLASS CO LTD

Classification:

- international:

H01L51/52; H01L51/50; (IPC1-7): H05B33/10;

H05B33/14; H05B33/28

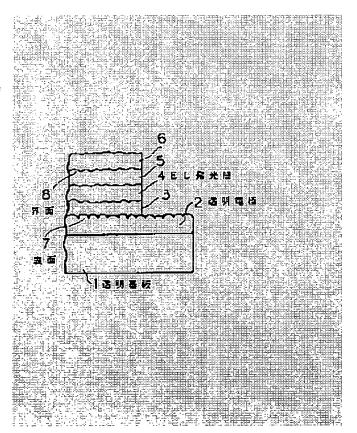
- european:

Application number: JP19890130370 19890524 Priority number(s): JP19890130370 19890524

Report a data error here

Abstract of JP2309592

PURPOSE: To improve the quality of a luminous display by limiting the mean particle diameter of crystal particles to form a transparent electrode or moreover to form an electroluminescence luminous layer. CONSTITUTION: By contacting a gas mainly of an organic gas compound on a transparent base 1 at about 400 deg.C by a thermochemical vapor desposition, a transparent electrode 2 which consists of particles of the mean crystal particle diameter 1-2X10<2>nm is formed. As a result, at the insulation layer 3 side of the transparent electrode 2, an uneven surface following the particle diameter is formed, the transparent electrode 2 presents no interference color, and a mirror surface reflection at a back electrode 6 can be also suppressed fairly. In this case, in order to suppress the reflection at the interface 8 by the back electrode 6 more sufficiently, the mean crystal particle diameter of the crystal particles to form an EL luminous layer 4 is made 1-2X10<2>nm, and it is preferable to make a gas including an organic zinc compound, an organic sulphur compound, and an organic manganese compound, contacted and formed on a laminate layer of the transparent base 1, the transparent electrode 2, and the insulation layer 3, at 450-500 deg.C.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−309592

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)12月25日

H 05 B 33/14 33/10 33/28 6649-3K 6649-3K

/10 6 6

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

Ø発明の名称 EL素子およびその製造法

②特 顔 平1-130370

②出 願 平1(1989)5月24日

@発明者 山本

雄二洋治

三重県松阪市内五曲町71

© 発明者 長山 ② 発明者 中屋

和敏

三重県松阪市大平尾町72

20発明者 花井

秀晃

三重県多気郡明和町北藤原864 三重県松阪市大口町1400-6

の出 願 人 セントラル硝子株式会

山口県宇部市大字冲宇部5253番地

社

⑭代 理 人 弁理士 坂本 栄一

咧 箱 客

1. 発明の名称

Bし業子およびその製造法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1) 透明基板に、透明電板、絶縁層、BL発光層、第2絶縁層および背面電極を復層してなるBL素子において、前記透明電極あるいは更にBL発光層を形成する結晶粒子が平均程径1~2×10²nm であることを特徴とするBL素子。
 - 2) 透明基板に、透明電極、絶経暦、巳し発先層、第2絶経層および背面電極を順次複形し BL素子を製造する方法において、透明電極 は熱化学的気相成長法により、育機スズ化合 物を含むガスを約400℃の透明基板に接触せ しめ、あるいは更にBL発光層は化学的気相 成長法により、育機亜鉛化合物、育機確費化 合物および育職マンガン化合物を含むガスを 450~500℃の透明基板、透明電極、路経層よ

りなる積層膜上に接触せしめ、夫々形成する ようにしたことを特徴とする已し第子の製造 方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は各種表示体に用いられるエレクトロルミネッセンス(EL)素子に関し、特に表示 品質を向上させたEL素子に関する。

〔従来技術とその問題点〕

Eし素子において、透明電極材料としては透明なガラス基板上に形成しあく、ガラスとの接着性の強固なITO膜あるいはSnOz膜が用いられ、背面電極材料としては専ら電気抵抗が極めて低く、熱拡散に優れ絶縁破壊の拡大を抑制できる金属AIが用いられる。

しかし辞記透明電極においては外部からの光がその表面、内表面に反射して干渉色を生じ、また背面電極においても外部からの光が反射率の高い金属AIにより独面反射を生じ、いずれも表示品質を低下させるという問題がある。

. . . - -

従来これを改善するためにガラス板の前面に、 偽光板や表面に微細な凹凸を設けた透明板を抵 設することが知られているが、却って発光コン トラストを低下させてしまい、表示品質の向上 には有効でない。

これに対し実関昭62-188095 号、実開昭64-2398号にはガラス基版と透明電極題、あるいは透明電極の発光層側に凹凸界面を形成すること、具体的にはガラス基版や透明電極を予めエッチング、フォトリソグラフィ等により凹凸を形成せしめ、前記した干渉色を抑制し、あるいは発光効率を増大することが開示されているが、そのための処理工程の増加、製造能率の低下、製造コストの増大等の問題が生ずる。

本発明はこれら問題点を解消したもので簡単な構造で容易に製造でき、かつ表示品質を向上させたEL素子およびその製造方法を提供するものである。

【問題点を解決するための手段】

本発明は透明基板に、透明電板、絶縁層、E

以下添付の図面に基づき本発明を群述する。 第1図は本発明の側断面図で、1はソーダ石 灰ガラスよりなる透明基板、2はITOまたは SnOzよりなる透明電板、3はSiOz、SizN。、Pb TiOz等よりなる絶縁層、4はZnS中にMnをドー プしたB1発光層、5は前記絶縁層3と同様の 第2絶縁層、6は金属A1よりなる背面電極であ

り、これらにより、EL素子が形成される。なお、通常これら観用膜を覆って樹脂やガラス等よりなる封止層(図示せず)を形成して外気の強分をの値有害成分から絶縁する。

透明電極 2 すなわち 1 TO膜中 Sn 0 a 設は遺常物理的 基者法 中化学的 気相成長法により形成するもので、その結晶粒子径は十数 n n ないし 50 n u である。したがってその膜表面も前記オーダーの表面 和さで平滑支面が形成される。しかりっての表面 和さにおいては、外部から重量、イン・カーダーの平滑さにおいて反射したものが重量、干渉して干渉色を生じ易く、発光表示品質を低下させ易い。

これを防ぐためには関の少なくとも一方の表 面により大きい凹凸を設けることにより、反射 光を乱し、鎖内、外表面の反射光が重叠しない ようにすればよい。

本発明においては、熱化学的気相成長法 (以 下熱CVD法という) により有機スズ化合物 (例えばジメチルジクロロスズ) を主成分とす るガスを約400℃の透明基板上に接触せしめることにより、平均結晶粒径1~2×10 **nmよりなる透明電極2のSn0 **競を形成するもので、その絶縁間3関に前記柱径に扱った凹凸の表面7を形成せしめる。なお、ガラス板1との接着面はガラス基版1の面に做った平滑面となる。

しかるべくすることにより透明電極2の内、 外表調における反射先は重量することがなく、 干渉色が生じない。

さらに透明電極2上に積層する例えばEL発 光層 4 等の膜は結晶粒径をあえて粗粒としなく ても、前記透明電極2 の表面凹凸の影響による 凹凸が形成され、背面A1電極6 の第2 機械層側 の界質8 も凹凸を生ずる。かくしてその錐面反 射を相当程度抑制することができる。

ただしこのケースにおいては前記界面8の凹凸が80me以下程度に低下するため積蓄反射を充分に抑制であるものではない。

Al電極 6 による界面 8 の反射をより充分に抑 制するには、第 2 因に示すようにEL発光層 4

特開平2-309592(3)

(3)

を形成するMnドープ2nSの平均結晶粒子径を1~ 2×10²nmとするのが好ましく、これにより核界 両部 8 は同様の凹凸が形成される。

なお独縁層 3、 第 2 絶縁層 5 を形成するSiO₂、Si₃N₄、PbTiO₃等は、いずれもアモルファスの 状態で推獲し、結晶形態は採らないので粒子径 に基づく凹凸を形成しない。

前記E L 発光層 4 においては、通常物理的高着法または化学的気相成長法によってMaドープ ZaS結晶粒は10mm以下ないし50mm程度であるが、本態様においては有機化合物を化学的気相成長法により有機亜鉛化合物(例えばジェチル亜鉛)、有機磁費化合物(例えばメチルメルカプタン)、マングンを含むガスを、透明基板温度を450~500でとし、すでに減乏した絶縁層 3 上に接触させることにより、平均1~2×10°mmの粒径のものを形成させるものである。

かくして透明電極2が干渉色を呈することもなく、背面電極6の披面反射も抑制され、発光

表示品質を格段と向上させることができ、加えて界面凹凸により腹相互の噛合作用が生じ腹関制策を抑制できる。

なお透明電極、B L 発光層いずれも平均結晶 社径が2×10²mmを超光ると粒子間空隙が増大 して報密性を喪失し腕弱となり、発光輝度むら を生じ、さらに前者においては発光時における 絶経破壊を拡大し易く、後者においては発光効 率が低下するという弾客がある。

(実施例)

第1表に示す各BL素子の膜組成物について 該表に示す成膜条件により成膜、BL素子を形成した後、結晶粒径測定、外組額察、級密性組 察を行なった。

なお緻密性観察、結晶粒径測定は電子期徴機 下で観察、測定した。

これらの結果は併せて第1表に示したが、実 第例1、2はいずれも透明電極の干渉色を呈さ ず、背面電極の維面反射も抑制される。

比較例1~2は結晶粒径が本発明範囲外のも

ので干渉色、鎮面反射が認められ、あるい は 膜 がボーラスとなる。

(以下余白)

郭 1 表

				寒 路	64 1		実施	# 2°	比較	64 1°	比較	64 2°
			透明電腦	#443周 第2 "	BL発光層	异面难题	透明電極	EL発光層	透明電腦	EL発光層	透明每極	BL発光階
映 概		寂	SnOz:F	Si ₂ N ₄	ZaS:Ya	A I	SnO _a :F	ZaS:Ma	ITO	ZnS:Ma	SaO ₂ :F	ZaS:Ma
成膜	方	法	為CVD	プラズマCVD	MOCVD	スパッタリング	為CVD	MOCAD	スカックリンク	エレクトロン ビーム部署	#AC V D	エレクトロン ピーム 流着
原		#4	(CH ₂) ₂ SnCl ₂ O ₂ N ₂ Chrf ₂	SiH4 N ₈ O	(CrH2) rZn CH2SH Hn(C2H2) a	Al	(CH ₂) ₂ SnCl ₂ O ₂ N ₂ CBrF ₂	(CeH2) 2Ze CH3SH Mn(CeH2) 2	SnO ₂ In ₂ O ₂	ZaS Ho	(CH ₃) ₂ SnCl ₂ O ₈ N ₁ ChrP ₃	ZaS No
基板温度	æ)	400	330	480	常温	420	450	400	220	450	220
旗 厚 (D III	3	250	300	400	200	300	400	250	400	350	400
G	*						◆ 移植剤、第2秒縁種、背面電極の腕組成、成脱条件は実施例1と同一					
平均表面的 (m)		100	(7 18 177X)	100	20	160	50	40	30	250	30	
	取付 認められない			良められない わずかに包められる いずれも故密		明らかに認められる 明らかに認められる いずれも総密		認められない 認められない 透明電極はポーラス				

(発明の効果)

本発明によれば透明電極の干渉色、背面AI電極の機両反射を認め難く、発光表示品質を格段と向上できるという効果を奏する。

4. 図画の簡単な説明

第1、第2回は本発明の側斯園図である。

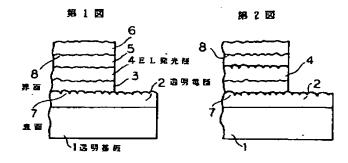
1--选明基版

2 -- 透明電腦

4 -- B L 発光層

7 -- 表面

8 - - 界面



特許出職人 セントラル領子株式会社 代理人 弁理士 坂 本 衆 ― **(原文)** (京文)